

# Photolithographie

---

## Plateforme CERTeM R&D

---

### Application de la résine photosensible

- Equipements d'enduction de résine manuelle et automatisée
- Equipement de dépôt résine par spray
- Lamineuse pour film sec photosensible

### Exposition

- Equipement d'insolation et d'alignement double face par masque pour plaquettes
- Equipement de micro-usinage de polymères par photo ablation laser

### Développement et retrait résine

- Développeurs aqueux et solvant
- Développeur de résine par puddle
- Equipement de retrait résine par plasma O2

## Plateforme CERTeM +

---

- Equipement de lithographie à faisceaux d'électrons (E-beam)

Haut de page